

別記様式第2号の2（日本工業規格A4）（第3条の2で準用する第2条第1項関係）
高度化基盤整備計画申請書

年 月 日

指定認定機関の長 殿

住所

氏名 { 法人にあつては、その
名称及び代表者の氏名 } 印

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第8条第1項の規定により、下記の高度化基盤整備計画について認定を受けたいので申請します。

記

- 1 対象となる施設の所在地
- 2 高度化基盤整備の目標
- 3 高度化基盤整備の内容及び実施時期

備考1 氏名又は代表者の氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。なお、電磁的方法による申請の場合は、押印を不要とする。

- 2 3は、施設の現況と整備の見込みを対照して記載すること。その際、対象となる施設の図面を添付することとし、当該図面において、工場内の施設の配置及び製品の移動経路が明らかにされていること。

なお、電磁的方法による申請の場合は、提供された記録を出力した際、施設の現況と整備の見込みを対照することができるものであること。また、添付する図面についても、記録が出力された際、工場内の施設の配置及び製品の移動経路が明らかなるものであること。

- 3 その他参考となる書類があれば、添付すること。

なお、電磁的方法による申請の場合は、参考になる資料についても電磁的方法により提供することができる。